File 351:Derwent WPI 1963-2007/UD=200765 (c) 2007 The Thomson Corporation

6/5/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2007 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0006258355 - Drawing available WPI ACC NO: 1993-050030/ 199306

XRAM Acc No: C1993-022907 XRPX Acc No: N1993-038095

Photoreceptor for electrophotography - comprises electroconductive base coated with polymeric binder contg. hydroxyl gps. contg. benzyl and titanyl phthalocyanine(s) as charge generating material(s)

Patent Assignee: KONICA CORP (KONS)

Inventor: ITAMI A; KINOSHITA A; SUZUKI S; WATANABE K

Patent Family (1 patents, 1 countries)

Patent

Application

Number JP 5002279 Kind Date Number

Kind Date Update

19930108 JP 1991154714 A 19910626 199306 B

Priority Applications (no., kind, date): JP 1991154714 A 19910626

Patent Details

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes

JP 5002279 A JA 16 8

Α

Alerting Abstract JP A

Photoreceptor has a layer including charge generating charge transporting materials on an electrically conductive base. The crystal mixt. of titanyl phthalocyanine having a peak at 27.2 + /1~0.2 deg. (Bragg angle 2 theta) to the CuK alpha X-ray (1.541 A wavelength) and is dispsersed in binder including at least a polymer having a hydroxyl gp. at part of the side chain, to form the charge generating layer. The crystal mixt. of titanyl phthalocyanine having peak at 9.5 + /-~0.2 deg. and 27.2 + /-~0.2 deg. (Bragg angle 2 theta to the CuK alpha x-ray (1.541 A wavelength) as the charge generating substance, is dispersed in the same binder to form the charge generating layer.

USE/ADVANTAGE - Has high sensitivity and durability to repeated use. Used in e.g. printer and digital copying machine.

Title Terms/Index Terms/Additional Words: PHOTORECEIVER; ELECTROPHOTOGRAPHIC; COMPRISE; ELECTROCONDUCTING; BASE; COATING; POLYMERISE; BIND; CONTAIN; HYDROXYL; GROUP; BENZYL; TITANYL; PHTHALOCYANINE; CHARGE; GENERATE; MATERIAL

Class Codes

International Classification (Main): G03G-005/06
 (Additional/Secondary): C09B-067/50, G03G-005/05

File Segment: CPI; EngPI; EPI

DWPI Class: E23; G08; S06; T04; P84

Manual Codes (EPI/S-X): S06-A01A1; S06-A16A; T04-G04C

Manual Codes (CPI/A-M): E23-B; G06-F06

ELECTROPHOTOGRAPHIC SENSITIVE MATERIAL

Publication number: JP5002279
Publication date: 1993-01-08

Inventor:

WATANABE KAZUMASA; ITAMI AKIHIKO; SUZUKI

SHINICHI; KINOSHITA AKIRA

Applicant:

KONISHIROKU PHOTO IND

Classification:

- international:

C09B67/50; G03G5/05; G03G5/06; C09B67/00;

G03G5/05; G03G5/06; (IPC1-7): C09B67/50; G03G5/05;

G03G5/06

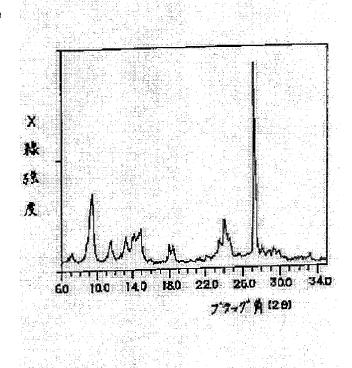
- European:

Application number: JP19910154714 19910626 **Priority number(s):** JP19910154714 19910626

Report a data error here

Abstract of JP5002279

PURPOSE: To provide an electrophotographic sensitive material having excellent electrification property, high sensitivity and excellent properties for repetitive use, and the coating liquid of the sensitive material having good storage stability. CONSTITUTION: The electrophotographic sensitive material has a charge generating layer containing a mixed crystal of titanyl phthalocyanine and vanadylphthalocyanine dispersed in a binder, It is required that the mixed crystal shows a significant peak at 27.2 deg.+ or -0.2 deg. Bragg angle 2theta for CuKalpha specific Xray (1.541 Angstrom). The binder contains a polymer having hydroxyl groups in a part of side chains as at least one component.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

識別記号

372

(51) Int.Cl.⁵

G03G 5/06

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

8305-2H

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-2279

(43)公開日 平成5年(1993)1月8日

技術表示箇所

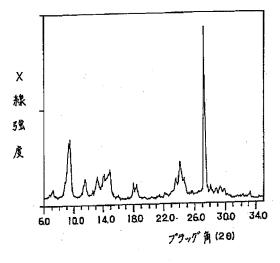
C 0 9 B	67/50		7306-4H		
G 0 3 G	5/05	101	8305-2H		•
	5/06	371	8305-2H		
				1	審査請求 未請求 請求項の数5(全 16 頁)
(21)出願番号		 特願平3-154714		(71)出願入	000001270
					コニカ株式会社
(22)出願日		平成3年(1991)6	月26日		東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
				(72)発明者	渡邉 一雅
					東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
					社内
				(72)発明者	伊丹 明彦
			•		東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
					社内
				(72)発明者	鈴木 眞一
					東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
					社内
					د ماده سراه ا
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子写真感光体

(57)【要約】

【目的】 従来の課題を解決し、帯電性に優れ高感度で繰り返し使用において優れ、かつ塗布液の保存安定性の 良好な電子写真感光体の提供。

【構成】 電荷発生物質として $CuK\alpha$ 特性X線(波長 1.541Å)に対するブラッグ角 2θ の27.2° ±0.2° にピークを必須に有するチタニルフタロシアニンとバナジルフタロシアニンの混晶を、側鎖の一部に水酸基を有するポリマーを少なくとも一つの成分とするバインダに分散した電荷発生層を設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性支持体上に、電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光体を設けてなる電子写真感光体において、電荷発生物質として $CuK\alpha$ 特性X線(波長1.541Å)に対するブラッグ角 2θ の27.2° ± 0.2 ° にピークを有するチタニルフタロシアニンとバナジルフタロシアニンの混晶を、側鎖の一部に水酸基を有するポリマーを少なくとも一つの成分とするパインダに分散した電荷発生層を持つことを特徴とする電子写真感光体。

【請求項2】 導電性支持体上に、電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光体を設けてなる電子写真感光体において、電荷発生物質として $CuK\alpha$ 特性X線(波長1.541Å)に対するブラッグ角 2θ 09.5° ±0.2°、27.2°±0.2°にピークを有するチタニルフタロシアニンとバナジルフタロシアニンの混晶を側鎖の一部に水酸基を有するポリマーを少なくとも一つの成分とするバインダに分散した電荷発生層を持つことを特徴とする電子写真感光体。

【請求項3】 導電性支持体上に、電荷発生物質および 20 電荷輸送物質を含有する感光体を設けてなる電子写真感 光体において、電荷発生物質として $CuK\alpha$ 特性X線 (波長1.541Å) に対するブラッグ角 2θ $009.1° \pm 0.2°$ 、 $27.2° \pm 0.2°$ にピークを有するチタニルフタロシアニンとバナジルフタロシアニンの混晶を側鎖の一部に 水酸基を有するポリマーを少なくとも一つの成分とする バインダに分散した電荷発生層を持つことを特徴とする 電子写真感光体。

【請求項4】 特許請求項1,2,3においてバインダ に使用される側鎖の一部に水酸基を有するポリマーがポ 30 リビニルアルコールから誘導されるポリマーであること を特徴とする電子写真感光体。

【請求項5】 特許請求項1,2,3においてバインダ に使用される側鎖の一部に水酸基を有するポリマーがポ リビニルプチラール樹脂であることを特徴とする電子写 真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子写真感光体に関し、特に光導電性材料として特定の結晶型を有するチタニル 40 フタロシアニンとバナジルフタロシアニンの結晶を用い、プリンタ、複写機等に有効であって、かつ露光手段として半導体レーザ光及びLED光等を用いて像形成を行うときにも好適な電子写真感光体に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、光導電性材料の研究が盛んに行われており、電子写真感光体をはじめとして太陽電池、イップニンには α 、 β 、 γ 、 ϵ 型のメージセンサなどの光電変換素子として応用されている。従来、これらの光導電性材料には主として無機系の材料が用いられ、例えば電子写真感光体においてはセレ 50 品」、24(6)、122(1979))。

ン、酸化亜鉛、硫化カドミウム等の無機光導電性材料を 主成分とする感光層を設けた無機感光体が広く使用され てきた。

【0003】しかしながら、このような無機感光体は複写機、プリンタ等の電子写真感光体として要求される光感度、熱安定性、耐湿性、耐久性等の特性において必ずしも満足できるものではなかった。例えばセレンは熱や指紋の汚れ等により結晶化するために電子写真感光体としての特性が劣化しやすい。また、硫化カドミウムを用いた電子写真感光体は耐湿性、耐久性に劣り、また、酸化亜鉛を用いた電子写真感光体も耐久性に問題がある。

【0004】更に近年、環境問題が特に重要視されているがセレン、硫化カドミウム等の電子写真感光体は毒性の点で製造上、取扱上の制約が大きいという欠点を有している。

【0005】このような無機光導電性材料の欠点を改善するために種々の有機光導電性材料が注目されるようになり、電子写真感光体の感光層等に使用することが試みられるなど近年活発に研究が行われている。例えば特公昭50-10496号にはポリピニルカルバゾールとトリニトロフルオレノンを含有した感光層を有する有機感光体が記載されている。しかしながらこの感光体は感度及び耐久性において十分なものではない。そのためキャリア発生機能とキャリア輸送機能を異なる物質に個別に分担させた機能分離型の電子写真感光体が開発された。

【0006】このような電子写真感光体においては、材料を広い範囲で選択できるので任意の特性を得やすく、そのため高感度、高耐久の優れた有機感光体が得られることが期待されている。

9 【0007】このような機能分離型の電子写真感光体のキャリア発生物質及びキャリア輸送物質として種々の有機化合物が提案されているが、特にキャリア発生物質は感光体の基本的な特性を支配する重要な機能を担っている。そのキャリア発生物質としてはこれまでジブロムアンスアンスロンに代表される多環キノン化合物、ピリリウム化合物及びピリリウム化合物の共晶錯体、スクエアリウム化合物、フタロシアニン化合物、アゾ化合物などの光導電性物質が実用化されてきた。

[0008] 更に電子写真感光体により高い感度を与えるためには高いキャリア発生効率を持つキャリア発生物質も必要である。この点について近年、フタロシアニン化合物は優れた光導電材料として注目され、活発に研究が行われている。

【0009】フタロシアニン化合物は、中心金属の種類や結晶型の違いによりスペクトルや光導電性などの各種物性が変化することが知られている。例えば、銅フタロシアニンには α 、 β 、 γ 、 ϵ 型の結晶型が存在し、これらの結晶型が異なることにより電子写真特性に大きな差があることが報告されている(澤田学、「染料と薬品」、24(6)、122(1979))。

【0010】また、近年特にチタニルフタロシアニンが注目されているが、チタニルフタロシアニンについてもA、B、C、Y型と呼ばれる4つの主な結晶型が報告されている。しかしながら特開昭62-67094号のA型、特開昭61-239248号記載のB型、特開昭62-256865号記載のC型チタニルフタロシアニンは帯電性、電子写真感度ともに未だ不十分な点がある。また最近発表されたY型チタニルフタロシアニン(織田ら、「電子写真学会誌」、29(3)、250、(1990))は高感度であるが帯電性に関してはまだ不十分な点もあり、帯電性が良好でかつ高感 10度なキャリア発生物質の開発が望まれている。

【0011】またバナジルフタロシアニンについても数 多くの報告が有るが感光体としては例えば特開平1-2170 74号に記載されて有るチタニルフタロシアニンのB型結 晶に相当する結晶型や特開平1-204968号に記載のA型に 相当する結晶型を含んだ感光体が開示されている。しか しこれらの結晶型では十分な感度は得られない。更に特 開平1-268763号にはチタニルフタロシアニンの特開昭62 -67094号の比較例に記載されてある結晶型と類似のブラ ッグ角 2 θ の27.2°にピークを有する結晶型が記載され 20 ているが、この結晶型も感度の点で不十分である。これ はバナジルフタロシアニンもチタニルフタロシアニンと 同様、単に27.2°にピークを有する結晶は三次元的な結 晶配列を考えると9.5°に明瞭なピークを有する高感度 のチタニルフタロシアニンのY型結晶の結晶配列とは異 なっているためである。このようにバナジルフタロシア ニンについても高感度な特性の得られる結晶型は報告さ れていないのが現状である。

【0012】また、近年単一のフタロシアニンだけでなく複数のフタロシアニンを用いて特定の結晶配列を形成 30 させるというフタロシアニンの混晶が報告されている。この混晶は単なる複数のフタロシアニンの混合とは異なり、混晶を形成することによって単一のフタロシアニンとは異なった特性を得られるという利点がある。このフタロシアニンの混晶の例としては例えば特開平2-84661号には2種以上のフタロシアニンを気相状態を経て基盤上に再凝集させるフタロシアニンの共素着による混晶の形成が開示されている。しかしながらこれに開示されている結晶型の銅フタロシアニンと無金属フタロシアニンの混晶やチタニルフタロシアニンと無金属フタロシアニ 40 ンの混晶は感度が低いという問題がある。

【0013】また特開平2-70763号に記載されている蒸 ポリマーと脱水縮合した: 着によるチタニルフタロシアニンとバナジルフタロシア この様な物の例としては: この様な物の例としては: この様な物の例としては: 脂との縮合物などをあげる 間当する結晶型を示している。しかしながらこれらの結 個型では感度の点で不十分である。このように混晶においても要求される特性を満足するためには混晶を構成す アミド樹脂、セルロースに るフタロシアニンの種類や結晶型の選択が重要である。 そのためには材料の選択だけではなく特定の結晶型を得 物質の割合は10~600wt% るための結晶制御技術も重要で現在知られている蒸着に 50 wt%とするのが望ましい。

よる混晶の形成方法以外の結晶変換技術の開発も望まれ でいる。

[0014]

【発明が解決しようとする問題点】一般にフタロシアニンを電子写真感光体に用いる場合、中心金属の種類や結晶型によって特性は著しく変化することは良く知られている。したがって、電子写真感光体用のフタロシアニンとしては帯電性が良好で高い感度を有する安定な結晶型が必要である。一方、ブラッグ角20の27.2°±0.2°にピークを有するチタニルフタロシアニンは公知の光導電性物質の中では極めて高い感度を有していることは良く知られているが、このチタニルフタロシアニンを電子写真感光体に用いた場合には帯電性が不十分で、高い特性が要求される電子写真感光体においては高い感度を維持し、さらに帯電能の優れた電荷発生物質が望まれる。【0015】本発明はこのような従来の課題を解決し、帯電性に優れ高感度で繰返し使用において優れ、かつ塗布液の保存安定性の良好な電子写真感光体を提供するこ

20 [0016]

とを目的とする。

【問題点を解決するための手段】本発明の目的は電荷発生物質として $CuK\alpha$ 特性X線(波長1.541Å)に対するブラッグ角 2θ の27.2° ± 0.2 ° にピークを必須に有するチタニルフタロシアニンとバナジルフタロシアニンの混晶を、側鎖の一部に水酸基を有するポリマーを少なくとも一つの成分とするバインダに分散した電荷発生層を持つことによって達成することができる。

【0017】側鎖の一部に水酸基を有するポリマーとは 側鎖にアルコール性OH基を一部分持ったもので例えば ポリビニルアルコールから誘導されるものをあげること ができる。ここで言う誘導されるものとはポリピニルア ルコールから作られる物ばかりでなく、逆に部分加水分 解によってポリマーの一部がポリビニルアルコール構造 になったものも含まれる。例としては部分鹸化した酢酸 ビニル、ポリビニルホルマール、ポリビニルブチラール などをあげることができる。これらのポリマーは共重合 してもよく、例えばエチレン-酢酸ビニル-ビニルアルコ ール共重合体、ホルマール-酢酸ビニル共重合体、塩化 ビニル-酢酸ビニル共重合体などを上げることができ る。また本発明におけるバインダポリマーは今述べたラ ジカル共重合体だけではなく水酸基の一部をもって他の ポリマーと脱水縮合した共重合体をもその範疇に含む。 この様な物の例としてはシリコーン樹脂とプチラール樹 脂との縮合物などをあげることができる。

【0018】本発明では電荷発生物質を分散するに上述のポリマー単独でパインダとしてもよく、あるいはポリアミド樹脂、セルロース樹脂、シリコーン樹脂などと混合して使用しても良い。パインダに対するキャリア発生物質の割合は10~600wt%が望ましく、さらには50~400wt%とするのが望ましい。

【0019】以下、本発明を詳細に説明する。

【0020】本発明に用いられるフタロシアニンの混晶について、まず混晶とは一般に2種またはそれ以上の物質が混合し、均一な溶相となった結晶をつくる場合、その結晶のことをいうが、明礬類に見られるような同形の塩や結晶格子が類似、或いは原子半径のあまり違わない金属間においては混晶が形成されることが知られている

【0021】本発明の結晶型をとるフタロシアニンの混晶についても良く似た傾向が見られ、チタニルフタロシ 10 アニンと比較的類似の構造のものが混晶を形成しやすい傾向が見られた。チタニルフタロシアニンはW. Hillerらによって結晶構造解析がなされており(7. Kristallog r., 159, 173(1982))、その構造はTi=0がフタロシアニン環の共役平面に対して上方に突き出たような構造をしている。

【0022】このチタニルフタロシアニンに対して例えば平面構造を有する無金属フタロシアニンとの間では結晶純度の高い本発明の結晶型の混晶を得るのは困難で、本発明の結晶型に他の結晶が混入してくるなどの問題が20生じ、性能低下の原因となりやすい。一方、パナジルフタロシアニンにおいても結晶構造解析がなされており(R. Ziolo etal., J. Chem. Soc. Dalton, 2300(1980))、チタニルフタロシアニンとはTi=0結合とV=0結合にわずかに違いはあるものの良く似た立体構造をとっていることが報告されている。したがって、パナジルフタロシアニンはチタニルフタロシアニンと混晶を形成するのに有利な立体構造を有していると考えられ、実際にパナジルフタロシアニンにおいて他のいくつかのフタロシアニンとは異なり、本発明の結晶型の混晶を得ることができ30た

【0023】本発明のチタニルフタロシアニンとバナジルフタロシアニンの混晶の結晶型は $CuK\alpha$ 特性X線(被長1.541Å)に対するブラッグ角 2θ の27.2°±0.2°に主たる明瞭なピークを有しているものはすべて含まれるが、なかでも27.2°±0.2°以外にも9.6°±0.2°或いは9.0°±0.2°に明瞭なピークを有している結晶型が望ましい。更には9.6°±0.2°及び27.2°±0.2°に明瞭なピークを有するような結晶型が最も望ましい。

【0024】本発明で用いられるチタニルフタロシアニ *40*ン (TiOPc) はつぎの一般式 [I] で表される。

[0025]

[化1]

一般式〔1〕

【0026】但し、X¹、X²、X³、X⁴は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、或いはアルコキシ基、アリールオキシ基を表し、k、1、m、nは0~4の整数を表す。また、本発明で用いられるバナジルフタロシアニン(VOPc)はつぎの一般式[II]で表される。

[0027]

[化2]

一般式 [II]

【0028】但し、X¹, X², X³, X⁴は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、或いはアルコキシ基、アリールオキシ基を表し、k、1、m、nは0~4の整数を表す。

【0029】 X線回折スペクトルは次の条件で測定され、ここでいうピークとはノイズとは異なった明瞭な鋭角の突出部のことである。

[0030]

X線管球	Сu	
電 圧	40.0	ΚV
電 流	100	mΑ
スタート角度	6.0	deg.
ストップ角度	35.0	deg.
ステップ角度	0.02	deg.
測定時間	0.50	sec.

本発明に用いられるチタニルフタロシアニンの合成には 種々の方法を用いることができるが、代表的には次の反 応式(1)或いは(2)に従って合成することができ る。

[0031]

【化3】

$$\begin{array}{c} (2) \\ & \stackrel{\text{NH}}{\longrightarrow} \\ & \stackrel{\text{NH}}{\longrightarrow} \\ & \stackrel{\text{NH}}{\longrightarrow} \\ & \stackrel{\text{R}_1}{\longrightarrow} \\ & \stackrel{\text{R}_2}{\longrightarrow} \\ & \stackrel{\text{F}}{\longrightarrow} \\ & \stackrel{\text{F}}{\longrightarrow} \\ & \stackrel{\text{F}}{\longrightarrow} \\ & \stackrel{\text{NH}}{\longrightarrow} \\ &$$

[0032] 式中、R1~R4は脱離基を表す。

【0033】また、本発明に用いられるバナジルフタロシアニンはチタニルフタロシアニンと同様に0-フタロニトリルや1,3-ジイミノイソインドリンと五酸化バナジウム、アセチルアセトンバナジウムに代表されるバナジウム試薬を1-クロルナフタレン等の不活性溶媒中で反応させることにより得ることができる。

【0034】上記のようにして得られたチタニルフタロシアニンとパナジルフタロシアニンの混晶の形成は従来 20技術としては共蒸着の方法のみが知られているにすぎなかったが、本発明者らによる詳細な検討の結果、そのほかにも溶媒中に均一に溶媒させた後析出させる方法、或は固体状態にて混合後、ミリング等の剪断力を付与する方法などによっても混晶の形成が可能であることが判った。

【0035】具体的には再結晶、再沈殿、アシッドベースト処理、或は乾式又は湿式によるミリングによる方法などが挙げられるが、このような混晶の形成法の確立により本発明の結晶型を得るに至った。しかしながら混晶 30を形成させる方法はこれらの方法に限定されるものではない。

【0036】次に本発明に用いられる結晶型のチタニル フタロシアニン-パナジルフタロシアニン混晶を得る方 法を例示的に示す。例えば通常のアシッドペースト処理 により任意の結晶型のチタニルフタロシアニン及びバナ ジルフタロシアニンを濃硫酸に溶解し、その硫酸溶液を 水にあけて折出した結晶を濾取する方法、或は任意の結 晶型のチタニルフタロシアニンとバナジルフタロシアニ ンを混合し、その混合物をミリング等の機械的な力によ 40 り粉砕する方法などによってチタニルフタロシアニン-バナジルフタロシアニンより構成されるアモルファス結 晶が得られる。ここでアシッドペースト処理によりアモ ルファス化を行う場合は一般的な条件にて達成され、フ タロシアニンに対する濃硫酸の重量比は特に限定されな いが、5倍から200倍程度が望ましい。また、濃硫酸に 対する水あけに用いる水の量は重量比で通常、5倍から 100倍程度が望ましい。更に、フタロシアニンを濃硫酸 に溶解する温度は5℃以下、水あけ温度は通常0℃以上 50℃以下が望ましい。

【0037】次いでこのアモルファス結晶を特定の有機 溶媒で処理することによって本発明に用いられる結晶型 を得ることができる。用いられる有機溶媒としては炭化 水素系溶媒、芳香族系溶媒、ハロゲン系溶媒、アルコー ル、エーテル系溶媒、エステル系溶媒、有機酸、有機ア ミン類、複素環化合物などが挙げられるが、必要に応じ てスルホン酸やトリクロル酢酸等の酸を添加してもよ い。一方、アモルファス結晶の状態は水分を含んだウエ ットペーストの状態或は水分を含んでいない乾燥状態の もののどちらも用いることができるが、これは処理する 有機溶媒の種類や目的によって選択する事ができる。さ らにこの溶媒処理においては必要に応じて加熱あるいは ミリング処理等の操作を行うことができる。また一旦こ れらの方法にて本発明の結晶型に変換された結晶に対し て更に上述の有機溶媒で処理するなどの必要に応じた結 晶処理を行うことができる。しかしながら結晶変換の方 法は必ずしもこのような方法に限定されるものではな ٧٧.

30 【0038】本発明のチタニルフタロシアニンとパナジルフタロシアニンの混晶におけるチタニルフタロシアニンとパナジルフタロシアニンの組成比は両方のフタロシアニンが存在していれば特に限定されないが、チタニルフタロシアニンの存在比は50%以上が望ましい。さらに望ましくはチタニルフタロシアニンの存在比が80%以上である。さらにはチタニルフタロシアニンの存在比が90%以上が最も望ましい。ここでいう存在比とは全重量に対しての含有されているチタニルフタロシアニンの重量比を表す。

40 【0039】本発明の電子写真感光体は上記のチタニルフタロシアニンとバナジルフタロシアニンの混晶の他に光導電性物質を併用してもよい。他の光導電性物質としてはA、B、C、アモルファス、その他Y型に代表されるブラッグ角2θの27.2°にピークを有する各チタニルフタロシアニンやバナジルフタロシアニン、更には無金属フタロシアニンの各結晶型、銅フタロシアニン等に代表される各種の金属フタロシアニン、ナフタロシアニン、その他ポルフィリン誘導体、アゾ化合物、ジブロモアンスアンスロンに代表される多環キノン化合物、ビリリウム化合物及びピリリウム化合物の共晶錯体、スクエ

アリウム化合物などが挙げられる。

【0040】また、本発明の電子写真感光体はキャリア輸送物質を併用してもよい。キャリア輸送物質としては種々のものが使用できるが、代表的なものとして例えばオキサゾール、オキサジアゾール、チアゾール、チアジアゾール、イミダゾール等に代表される含窒素複素環核、及びその縮合環核を有する化合物、ポリアリールアルカン系の化合物、ピラゾリン系化合物、ヒドラゾン系化合物、トリアリールアミン系化合物、スチリル系化合物、ポリス(ビス)スチリル系化合物、スチリルトリフ*10

*エニルアミン系化合物、β-フェニルスチリルトリフェニルアミン系化合物、プタジエン系化合物、ヘキサトリエン系化合物、カルパゾール系化合物、縮合多環系化合物等が挙げられる。このキャリア輸送物質の具体例としては例えば特開昭61-107356号に記載のキャリア輸送物質を挙げることができるが、特に代表的なものの構造を次に示す。

[0041] 【化4】

(1)

$$CH_3O$$
 — $CH = CH$ — OCH_3

(2)

$$CH_3O$$
 — $CH=CH$ — CH_8

[0042]

(3)

$$CH_3O$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3

(4)

$$CH_3$$
 $CH=CH$
 CH_3

[0043]

[化6]

(5)

12

$$\begin{array}{c|c} \operatorname{CH}_3 & \operatorname{N} & \operatorname{CH} = \operatorname{CH} & \operatorname{CH}_3 \\ \end{array}$$

(6)

$$CH_3 \longrightarrow CH = CH \longrightarrow CH_3$$

(7)

$$CH_3O$$
 $CH=CH$

[0044]

[化7]

13 (8)

$$C = CH - N$$

(9)

(10)

$$CH_3$$
 N N CH_3

[0045]

[化8]

15 (11)

16

(12)

$$C = CH - CH = C$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

(13)

$$CH_3 \longrightarrow N - CH = C \longrightarrow CH_3$$

(14)

$$CH_3 \longrightarrow N \longrightarrow CH = CH \longrightarrow C\ell$$

[0046]

【化9】

 $N \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \subset 2H_0$

(16)

(17)

【0047】感光体の構成は種々の形態が知られてい る。本発明の感光体はそれらのいずれの形態もとりうる が、積層型もしくは分散型の機能分離型感光体とするの が望ましい。この場合、通常は図1 (a) から同図 (f) のような構成となる。図1(a) に示す層構成 は、導電性支持体1上にキャリア発生層2を形成し、こ れにキャリア輸送層3を積層して感光層4を形成したも のであり、同図(b)はこれらのキャリア発生層2とキ ャリア輸送層3を逆にした感光層4′を形成したもので ある。同図(e)は同図(a)の層構成の感光層4と導 電性支持体1の間に中間層5を設けたものである。同図 (e)の層構成はキャリア発生物質6とキャリア輸送物 質7を含有する感光層4″を形成したものであり、同図 (f) はこのような感光層 4"と導電性支持体1との間 に中間層5を設けたものである。同図(a)から同図 (f) の構成において、最表層にはさらに保護層を設け ることができる。

【0048】感光層の形成においてはキャリア発生物質 或はキャリア輸送物質を単独でもしくはパインダや添加 剤とともに溶解させた溶液を塗布する方法が有効であ 50 る。しかし、一般にキャリア発生物質の溶解度は低いため、そのような場合キャリア発生物質を超音波分散機、ボールミル、サンドミル、ホモミキサ等の分散装置を用いて適当な分散媒中に微粒子分散させた液を塗布する方法が有効となる。この場合、バインダや添加剤は分散液中に添加して用いられるのが通常である。

【0049】感光層の形成に使用される溶剤或は分散媒としては広く任意のものを用いることができる。例えば、プチルアミン、エチレンジアミン、N,N-ジメチルホルムアミド、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプロピルケトン、メチルイソプチルケトン、メチルイソプロピルケトン、メチルイソプチルケトン、シクロヘキサノン、4-メトキシ-4-メチル-2-ペンタノン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、酢酸プチル、酢酸-t-プチル、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチレングリコールジメチルエーテル、トルエン、キシレン、アセトフェノン、クロロホルム、ジクロルメタン、ジクロルエタン、トリクロルエタン、メタノール、エタノール、プロパノール、プタノール等が挙げられる。

【0050】キャリア輸送層の形成にバインダを用いる

場合に、バインダとして任意のものを選ぶことができるが、特に疎水性でかつフィルム形成能を有する高分子重合体が望ましい。このような重合体としては例えば次のものをあげることができるが、これらに限定されるものではない。

ポリカーボネート アクリル樹脂 ポリ塩化ビニル ポリスチレン

ポリカーボネート Z 樹脂 メタクリル樹脂 ポリ塩化ビニリデン スチレンープタジエン共

重合体 ポリ酢酸ビニル ポリビニルブチラール

ポリビニルカルバゾール

ポリビニルホルマール ポリビニルアセタール スチレン-アルキッド樹

脂

シリコーン樹脂

シリコーン-アルキッド

樹脂

シリコーン-ブチラール樹脂 ポリウレタン

ポリエステル ポリアミド

エポキシ樹脂

フェノール樹脂

塩化ビニリデン-アクリロニトリル共重合体

塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体

塩化ビニルー酢酸ビニルー無水マレイン酸共重合体

パインダに対するキャリア輸送物質の割合は $10\sim500$ wt %とするのが望ましい。キャリア発生層の厚さは $0.01\sim20\,\mu$ mとされるが、さらには $0.05\sim5\,\mu$ mが好ましい。キャリア輸送層の厚みは $1\sim100\,\mu$ mであるが、さらには $5\sim30\,\mu$ mが好ましい。

【0051】上記感光層には感度の向上や残留電位の減 少、或は反復使用時の疲労の低減を目的として電子受容 性物質を含有させることができる。このような電子受容 30 性物質としては例えば、無水琥珀酸、無水マレイン酸、 ジブロム無水琥珀酸、無水フタル酸、テトラクロル無水 フタル酸、テトラプロム無水フタル酸、3-二トロ無水フ タル酸、4-二トロ無水フタル酸、無水ピロメリット酸、 無水メリット酸、テトラシアノエチレン、テトラシアノ キノジメタン、0-ジニトロベンゼン、11-ジニトロベンゼ ン、1,3,5-トリニトロベンゼン、p-ニトロベンゾニトリ ル、ピクリルクロライド、キノンクロルイミド、クロラ ニル、プロマニル、ジクロルジシアノ-p-ベンゾキノ ン、アントラキノン、ジニトロアントラキノン、9-フル *40* オレニリデンマロノニトリル、ポリニトロ-9-フルオレ ニリデンマロノニトリル、ピクリン酸、o-ニトロ安息香 酸、p-二トロ安息香酸、3,5-ジニトロ安息香酸、ペンタ フルオル安息香酸、5-ニトロサリチル酸、3,5-ジニトロ サリチル酸、フタル酸、メリット酸、その他の電子親和 力の大きい化合物を挙げることができる。電子受容性物 質の添加割合はキャリア発生物質の重量100に対して0.0 1~200が望ましく、さらには0.1~100が好ましい。

【0052】また、上記感光層中には保存性、耐久性、 ゼンで洗浄し、更にメタノールで洗浄した。更に得られ耐環境依存性を向上させる目的で酸化防止剤や光安定剤 50 た結晶を2%塩酸水溶液中室温にて数回撹拌洗浄し、さ

等の劣化防止剤を含有させることができる。そのような目的に用いられる化合物としては例えばトコフェロール等のクロマノール誘導体及びそのエーテル化化合物もしくはエステル化化合物、ポリアリールアルカン化合物、ハイドロキノン誘導体及びそのモノ及びジエーテル化化合物、ベンゾフェノン誘導体、ベンゾトリアゾール誘導体、チオエーテル化合物、ホスホン酸エステル、亜燐酸エステル、フェニレンジアミン誘導体、フェノール化合物、ヒンダードフェノール化合物、直鎖アミン化合物、ビンダードフェノール化合物である。特に有効な化合物の具体例としては「IRGANOX 1010」、「IRGANOX 565」(チバ・ガイギー社製)、「スミライザー BHT」、「スミライザーMDP」(住友化学工業社製)等のヒンダードフェノール化合物、「サノールLS-2626」、「サノール LS-622LD」(三共社製)等のヒ

【0053】中間層、保護層等に用いられるバインダとしては、上記のキャリア輸送層用に挙げたものを用いることができるが、そのほかにナイロン樹脂、エチレン-酢酸ピニル共重合体、エチレン-酢酸ピニル-無水マレイン酸共重合体、エチレン-酢酸ピニル-無水マレイン酸共重合体、エチレン-酢酸ピニル-メタクリル酸共重合体等のエチレン系樹脂、ポリビニルアルコール、セルロース誘導体等が有効である。また、メラミン、エポキシ、イソシアネート等の熱硬化或は化学的硬化を利用した硬化型のバインダを用いることができる。

ンダードアミン化合物が挙げられる。

【0054】導電性支持体としては金属板、金属ドラムが用いられる他、導電性ポリマーや酸化インジウム等の 導電性化合物、もしくはアルミニウム、パラジウム等の 金属の薄層を塗布、蒸着、ラミネート等の手段により紙 やプラスチックフィルムなどの基体の上に設けてなるも のを用いることができる。

[0055]

【実施例】

: チタニルフタロシアニンの合成:

1,3-ジイミノイソインドリン29.2gとo-ジクロルベンゼン200m1及びチタニウムテトラ-n-プトキシドシド20.4g を混合し、窒素気流下にて3時間還流させた。放冷して室温に戻した後折出した結晶を濾取し、o-ジクロルベンゼンで洗浄し、更にメタノールで洗浄した。更に得られた結晶を2%塩酸水溶液中室温にて数回撹拌洗浄し、さらに脱イオン水で数回洗浄を繰り返した。その後メタノールで洗浄後、乾燥して青紫色のチタニルフタロシアニン結晶24.2gを得た。

【0056】: バナジルフタロシアニンの合成:

1,3-ジイミノイソインドリン29.2gとo-ジクロルベンゼン200ml及びバナジルアセチルアセトナート8gを混合し、窒素気流下にて5時間還流させた。その後放冷して室温に戻した後析出した結晶を濾取し、o-ジクロルベンゼンで洗浄し、更にメタノールで洗浄した。更に得られたは思える20位のサンボルンで洗浄した。

らに脱イオン水で数回洗浄を繰返した。乾燥後この結晶 を1-クロルナフタレンで再結晶して紫色のバナジルフタ ロシアニン結晶18.9gを得た。

[0057] 合成例1

チタニルフタロシアニン 4g及びバナジルフタロシアニ ン1gを氷冷下250gの96%硫酸に溶解し、この硫酸溶液 を51の水にあけて析出したアモルファス状態のウエッ トペーストを濾取した。

【0058】更にこのウエットペーストとのジクロルベ ンゼン50gを混合し、50℃の温度で2時間撹拌した。こ 10 シアニンの混晶のB型結晶を得た。 の反応液をメタノールで希釈後濾過し、更に得られた結 晶をメタノールで数回洗浄して青色結晶を得た。この結 晶は図2に示すようにブラッグ角2 θ の9.6° 及び27.2 。 にピークを有する本発明のチタニルフタロシアニンと バナジルフタロシアニンの混晶であることが判った。

【0059】合成例2

合成例1のウエットペーストを乾燥して得られた粉末5 g及びp-トルエンスルホン酸25gを混合し、更に酢酸500m 1を加えて5時間加熱還流した。反応物を濾取した後、 濾液が完全に中性になるまで水洗を数回繰り返した。更 20 にメタノール中で30分間撹拌した後、濾過、乾燥して青 色結晶を得た。この結晶は図3に示すようにプラッグ角 2 θ の9.0° 及び27.2° にピークを有するデタニルフタ ロシアニンとバナジルフタロシアニンの混晶であること が判った。

【0060】合成例3

チタニルフタロシアニン 4g及びバナジルフタロシアニ ン1gを冷却下250gの96%硫酸に溶解し、この硫酸溶液 を51の水にあけて析出したアモルファス状態のウェッ トペーストを濾取した。このウェットペーストをとって 30 メタノール250ml中にて24時間ミリング処理を行った。 その後、結晶を濾過、乾燥して青紫色の結晶を得た。こ の結晶のX線回折スペクトルは図4に示すようにブラッ グ角 2θ の27.2° に明瞭なピークを有するが、その他は ブロードになっており明瞭なピークは観測されなかっ

[0061] 合成例4

合成例1においてチタニルフタロシアニン2.5g及びバナ ジルフタロシアニン2.5gを用いた他は合成例1と同様に して青色結晶を得た。この結晶は図5に示すようにブラ 40 ッグ角 2 θ の9.6° 及び27.2° にピークを有していた。

【0062】合成例5

合成例1においてチタニルフタロシアニン4.75g及びバ ナジルフタロシアニン0,25gを用いた他は合成例1と同 様にして青色結晶を得た。この結晶は図6に示すように ブラッグ角 2 θ の9.6° 及び27.2° にピークを有してい

【0063】比較合成例1

合成例1のウエットペーストを乾燥して得られた粉末2

晶は図7に示すようにブラッグ角2 θ の9.2°、10.5 、13.1°、15.0°、26.2°、27.1°にピークを有する チタニルフタロシアニンとパナジルフタロシアニンの混 晶のA型結晶であることが判った。

[0064] 比較合成例2

合成例1のウエットペーストを乾燥して得られた粉末2 gを150mlの1,1,2,2-テトラクロルエタン中で加熱還流し て図8のようなブラッグ角2θの7.5°及び28.6°にピ ークを有するチタニルフタロシアニンとバナジルフタロ

【0065】実施例1

共重合ポリアミド『アミラン CM8000』 (東レ) 3部 をメタノール100部に加熱溶解させ下引き液を得た。こ れをアルミニウムを蒸着したポリエステルベース上にワ イヤバーを用いて塗布し膜厚0.5μmの下引き層を得た。 【0066】ついで合成例1で得られた本発明のチタニ ルフタロシアニン-バナジルフタロシアニン混晶1部、 バインダ樹脂としてブチラール樹脂『BL-1』(低重 合度タイプ ブチラール基63mol% 積水化学) 1部、 分散媒としてメチルエチルケトン100部をサンドミルを 用いて分散し、分散液を得た。これを上記の下引き層の 上にワイヤバーを用いて塗布し膜厚0.2 umのキャリア発 生層とした。さらにこの上にキャリア輸送物質として例 示化合物(13)1部をポリカーボネート樹脂『ユーピロ ン Z 200』 (三菱瓦斯化学) を1,2ジクロルエタン10部に 溶解した液をブレード塗布機を用いて塗布、乾燥の後、 膜厚20μπのキャリア輸送層を形成しサンプル1とす

【0067】実施例2

実施例1において、合成例1で得られたチタニルフタロ シアニン-バナジルフタロシアニン混晶を用いる代りに 合成例2で得られたチタニルフタロシアニン-バナジル フタロシアニン混晶を用いた他は実施例1と全く同様に して感光体を作成しサンプル2とする。

【0068】実施例3

実施例1において、合成例1で得られたチタニルフタロ シアニン-バナジルフタロシアニン混晶を用いる代りに 合成例3で得られたチタニルフタロシアニン-バナジル フタロシアニン混晶を用いた他は実施例1と全く同様に して感光体を作成しサンプル3とする。

【0069】実施例4

実施例1において、合成例1で得られたチタニルフタロ シアニン-バナジルフタロシアニン混晶を用いる代りに 合成例4で得られたチタニルフタロシアニン-バナジル フタロシアニン混晶を用いた他は実施例1と全く同様に して感光体を作成しサンプル4とする。

【0070】実施例5

実施例1において、合成例1で得られたチタニルフタロ シアニン-パナジルフタロシアニン混晶を用いる代りに gを1-クロルナフタレンにより再結晶した。得られた結 50 合成例 5 で得られたチタニルフタロシアニン-バナジル フタロシアニン混晶を用いた他は実施例1と全く同様に して感光体を作成した。これをサンプル5とする。

【0071】 実施例6

実施例1において、キャリア発生層のバインダ樹脂とし て低重合度タイプのプチラール樹脂『BL-1』の代り に高重合度のブチラール樹脂『BH-3』 (積水化学) を用いて分散した他は実施例1と全く同様にして感光体 を作成した。サンプル6とする。

【0072】 実施例7

実施例1において、キャリア発生層のバインダ樹脂とし 10 て低重合度かつ、ブチラール化度の低い(63mol%)タ イプのブチラール樹脂『BL-1』の代りにブチラール 化度の高い(70mol%)ブチラール樹脂『BH-3』 (積水化学)を用いて分散した他は実施例1と全く同様 にして感光体を作成しサンプル7とする。

実施例8

実施例1において、キャリア発生層のバインダ樹脂とし てプチラール樹脂の代りにシリコーン変性のプチラール 樹脂(信越化学工業)を用いて分散した他は実施例1と 全く同様にして感光体を作成しサンプル8とする。

【0073】実施例9

実施例1において、キャリア発生層のバインダ樹脂とし てブチラール樹脂の代りに塩化ビニル-酢酸ビニル-ビニ ルアルコール共重合体『ビニライトVAGH』(UCC 社製)を用いて分散した他は実施例1と全く同様にして 感光体を作成しサンプル9とする。

【0074】 実施例10

実施例1において、キャリア発生層のバインダ樹脂とし てブチラール樹脂の代りにホルマール樹脂『ビニレック Z』(チッソ株式会社)を用いて分散した他は実施例1 30 と全く同様にして感光体を作成しサンプル10とする。

【0075】 実施例11

実施例1において、キャリア発生層のバインダ樹脂とし てブチラール樹脂の代りにエチレン-酢酸ビニル共重合 体『エスレックC』(積水化学)を用いて分散した他は 実施例1と全く同様にして感光体を作成しサンプル11と する。

[0076] 実施例12

一表1-					
ナンプルNo.	CGLパインダ	Va(V)	V i (V)	DD	E1/2
1	ブチラール	-1560	-1323	15.2%	0.40
2	n	-1480	-1214	18.0	0.45
3	<i>n</i>	-1420	-1097	22.3	0.53
4	//	-1310	-1074	18.0	0.41
5	JI .	-1620	-1426	12.0	0.42
6	高分子量ブチラール	-1580	-1346	14.8	0.41
7	高ブチラール化ブチラール	-1600	-1373	14. 2	0.41
8	シリコン変性ブチラール	-1620	-1247	13.0	0.39
9	塩ビ-酢ビ-PVA	-1380	-991	18.2	0.52
10	ホルマール	-1390	-1008	17.5	0.50

実施例1において、キャリア発生物質の分散媒にメチル エチルケトンの代りにテトラヒドロフランを使用して分 散した他は実施例1と全く同様にして感光体を作成しサ ンプル12とする。

【0077】比較例(1)

実施例1において合成例1で得られたチタニルフタロシ アニン-バナジルフタロシアニン混晶を用いる代りに比 較合成例1で得られた混晶を用いた他は実施例1と全く 同様にして感光体を作成し比較サンプル(1)とする。

【0078】比較例(2)

実施例1において合成例1で得られたチタニルフタロシ アニン-バナジルフタロシアニン混晶を用いる代りに比 較合成例2で得られた混晶を用いた他は実施例1と全く 同様にして感光体を作成し比較サンプル(2)とする。

【0079】比較例(3)

実施例1において、キャリア発生層のバインダ樹脂とし てブチラール樹脂の代りにポリカーボネート樹脂『パン ライト L-1250』(帝人化成)を用い、分散媒にテト ラヒドロフランを用いて分散した他は実施例1と全く同 20 様にして感光体を作成した。比較サンプル(3)とする (実施例12に対する比較)。

【0080】『評価1』以上のようにして得られたサン プルはペーパアナライザーEPA-8100 (川口電機社 製)を用いて以下のような評価を行った。まず $-80\mu A$ の条件で5秒間のコロナ帯電を行い、帯電直後の表面電 位Vaおよび暗所で5秒間放置後の表面電位Viを求め た。続いて表面照度が2lux.secとなるような露光を行 い表面電位を1/2V i とするのに必要な露光量E1/2を求 めた。また、下記式から暗滅衰率DDを求めた。

$[0\ 0\ 8\ 1]\ DD=100\ (Va-Vi)\ /Va\ (\%)$ 結果を表1に示す。

【0082】『評価2』得られたサンプルをドラムに張 り付け、『U-Bix1550』 (コニカ、半導体レーザ光 源搭載)改造機に装着させて、帯電、露光を繰り返して 表面電位の安定性を見た。Vbは未露光部の表面電位、 Vwは露光部の表面電位を示す。

【0083】結果を表2に示す。

[0084]

<i>25</i>					2	6
11	エチレン-酢	ピ	-1680	-1428	15.0	0.60
12	ブチラール	(分散THF)	-1480	-1211	18.2	0.38
(1)	ブチラール		-1610	-1401	13.0	2.23
(2)	л		-1280	-952	25.6	1.20
(3)	ポリカーボネ	・ート	-1380	-1063	23.0	0.70
-表2-						
			10000回後の			
サンプルNo.	Vb (V)	Vw (V)	Vъ	(V)	Vw (V	7)
. 1	-820	-25	-86	00	-30	•
2 -800	-30	-7	790	-35		
3	-770	-50	-76	60	-55	
4	-710	-25	-7(00	-30	
5	-850	-20	-84	40	-20	
6	-820	-30	-83	10	-35	
7.	-830	-30	-83	10	-30	
8	-850	-20	84	40	-20	
9	-790	-40	-79	90	-45	
10	-780	-50	-76	60	-50	
11	-850	-65	-84	40	-70	
12	-800	-20	-78	30	-20	
(1)	-830	-150	-83	30	-180	
(2)	-700	-100	-68	30	-110	
(3)	-780	-80	-78	30	-100	

これらの結果から分かるように本発明の結晶型のチタニルフタロシアニン-バナジルフタロシアニン混晶をポリビニルアルコールから誘導されるポリマー(特にブチラール系)に分散して作成した感光体は帯電電位が高く、高い感度を有し、かつ繰り返し時の電位安定性が優れていることが分かる。

[0085]

【発明の効果】本発明の結晶型のチタニルフタロシアニンーパナジルフタロシアニン混晶をポリビニルアルコールから誘導されるポリマーに分散して作成した感光体は高感度であり、かつ繰り返し使用に耐えるため、プリンタ、デジタル複写機などにあって像形成に好適な感光体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の感光体態様例の断面図。

【図2】合成例1で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペ 40 クトル図。

【図3】合成例2で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペクトル図。

【図4】合成例3で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペクトル図。

【図5】合成例4で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペクトル図。

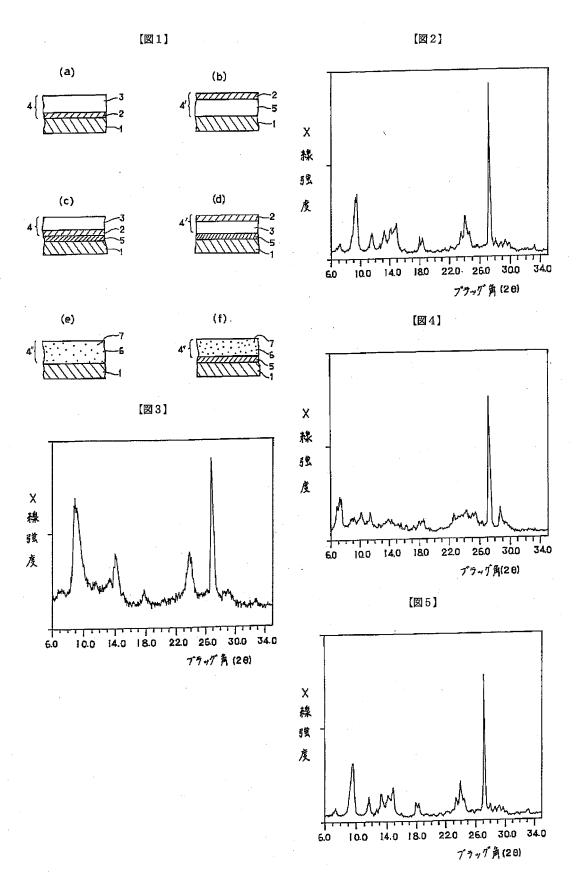
【図6】合成例5で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペ 30 クトル図。

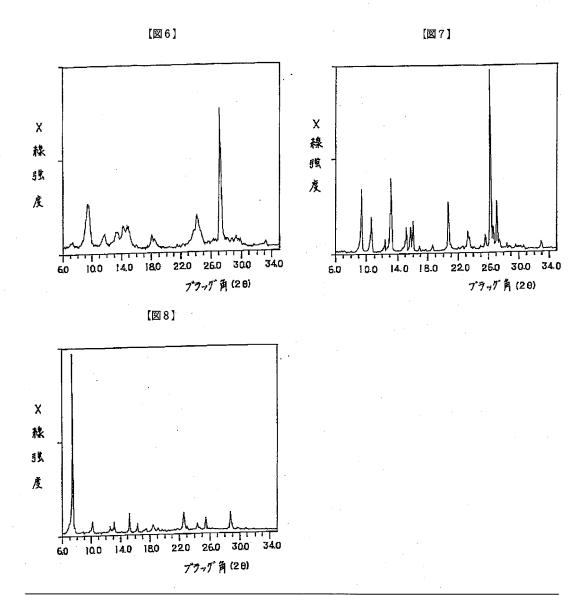
【図7】比較例(1)で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペクトル図。

【図8】比較例(2)で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペクトル図。

【符号の説明】

- 1 支持体
- 2 キャリア発生層
- 3 キャリア輸送層
- 4 感光層
- 5 中間層
- 6 キャリア発生物質
- 7 キャリア輸送物質





フロントページの続き

(72)発明者 木下 昭 東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内